



Highlights

VECTOR HTC-SCA-1 wurde für

- Äusserst wirtschaftlich
- Hervorragendes ill zum ka Benetzungsvermögen
- Frei abspülbar hinterlässt keinen Film <u>oder Rü</u>ckstände
- Vollständig kompatibel mit anderen VECTOR Produkten

Reinigungsmittel

VECTOR HTC-SCA-1

Bei der VECTOR HTC-SCA-Serie handelt es sich um Reinigungsmittel auf Wasserbasis. Sie wurden zur Erhöhung der Kavitationsenergie entwickelt, die durch Ultraschall- oder Megaschallgeräte auf der Substratoberfläche freigesetzt werden. Die Produkte sind für eine effektivere Reinigung von nachgeläppten, nachgeätzten und nachpolierten Substraten konzipiert. Bei sparsamen Verdünnungsverhältnissen entfernt die VECTOR HTC-SCA-Serie leichte organische Verunreinigungen, Polymere und Submikronpartikel, die typischerweise auf der Oberfläche von Halbleitermaterialien zu finden sind. Diese Verunreinigungen sind häufig die Ursache für Flecken und Schlieren auf Wafern, die nach dem Ätzen auftreten.

Die Reinigungsmittel der Serie VECTOR HTC-SCA werden für die Vorreinigung und die Endreinigung von Solarsilizium-Produktionslinien empfohlen, wo immer eine Ultraschallreinigung durchgeführt wird. Diese Produkte entfernen organische und anorganische Verunreinigungen und Partikel sowohl von monokristallinem als auch von multikristallinem Silizium. Die VECTOR HTC-SCA-Serie kann in beheizten oder unbeheizten Ultraschalltanks verwendet werden und wird auch für Bürsten- und Tauchbeckenanwendungen empfohlen.

Typische Anwendungen

Galliumnitrid, Galliumarsenid, Germanium, Saphir, Silizium, Siliziumkarbid

| Suspensionszusatz | Träger- flüssigkeit | Verdünnungs- grad | pH Wert | Spezifisches Gewicht |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| VECTOR HTC-SCA-1 | Wasser | 25:1 | 9.2 | 1.05 |
| VECTOR HTR | Wasser | 30:1 | 9.8 | 1.03 |

Alle Daten dienen lediglich der Information, sie sind nicht bindend. Änderungen vorbehalten. – VECTOR_HTC-SCA-1_datasheet_de-en_2025-03-14 – 04.01

PUREON



VECTOR HTC-SCA-1 wurde für die Reinigung von Galliumnitrid-, Galliumarsenid-, Germanium-, Saphir-, Silizium- und Siliziumkarbidsubstraten optimiert.

Produkteigenschaften

Trägerflüssigkeit Wasser Haltbarkeit 24 Monate

Bestellinformationen

Verpackungseinheit Das Produkt ist in 5-Gallonen-Eimern und

55-Gallonen-Fässern erhältlich. Andere Grössen

sind auf Anfrage erhältlich.

Bestelleinheit Gallonen [gal]

Anwendungsempfehlungen

Handhabung Es wird empfohlen, die VECTOR HTC-SCA-Serie mit einer Verdünnung von 4 % zu verwenden und mit deionisiertem Wasser zu mischen. Leitungswasser, das keine harten Wasserionen enthält, ist ebenfalls akzeptabel. Da die Art und das Ausmass der zu entfernenden Rückstände variieren, werden diese Faktoren letztendlich die spezifischen «hausinternen» Verdünnungen bestimmen. Zu berücksichtigen sind weitere Faktoren wie die Einwirkzeit auf die Wafer und die Leistung des verwendeten Ultraschallgeräts.

Das Produkt soll in einer temperaturgeregelten Lagerung

Umgebung gelagert werden. Von einer längeren Lagerung bei Temperaturen von 0°C (oder darunter) wird abgeraten. Von einer längeren Lagerung bei Temperaturen von 38°C (100° Fahrenheit) oder darüber wird ebenfalls abgeraten. Darüber hinaus soll das Material immer versiegelt werden, wenn es nicht in Gebrauch ist,

um Verdunstung zu verhindern.

. Gemäss den geltenden örtlichen Vorschriften Entsorgung

entsorgen.

Dieses Produkt wird von Intersurface Dynamics hergestellt.



Pureon bietet eine breite Palette an massgeschneiderten Lösungen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

